



知財人材に求められる複合的能力

東和知的財産研究所 所長

鈴木 公明

知的財産に関する業務は様々な領域に関連しているため、知的財産業務に関わる個人にも組織にも、特定の専門分野における深い知識・スキルと、他分野にわたる複合的な知識・スキルの両方が求められます。それらの知識・スキルには、例えば法律、技術、デザイン、ブランド、戦略、流通、国際関係、出願手続、訴訟、交渉、進捗管理などの領域が含まれます。

そこで、今号では特集テーマとして、知的財産関連業務に関わる個人と組織に必要な複合的な知識・スキルについて多面的にスポットライトを当て、その現状を包括的に共有することを目指して、世界中の有識者から関連する論考をご寄稿いただきました。

特集テーマに関連して、各国・地域における多様な知財業務スキルの必要性、企業と弁理士・特許弁護士との関係性、欧州の統一特許裁判所に関する議論、特許専門家に求められる多様な知識やスキル、そして、それらの知識やスキルを習得するための研修制度など、実に多様な観点からの論考が集まりました。

もちろん、特集テーマとは別に、多くの貴重な論考もお寄せいただいております。

本号が、知的財産業務に関わる読者の皆様のお役に立つことを期待しています。

Multi-disciplines required for IP professionals

Director, Towa Institute of Intellectual Property

Kimiaki Suzuki

Because intellectual property work involves many different areas, individuals and organizations involved in intellectual property work require both in-depth knowledge and skills in specific areas of expertise, as well as multidisciplinary knowledge and skills that encompass other fields. These knowledge and skills include, for example, areas such as law, technology, design, branding, strategy, distribution, international relations, prosecution, litigation, negotiation, and progress management.

Therefore, as a special theme in this issue, we have defined the complex knowledge and skills required by individuals and organizations involved in intellectual property-related work.

We have invited experts from around the world to contribute relevant discussions with the aim of spotlighting this theme from multiple perspectives and sharing a comprehensive picture of its current status.

We have received a wide variety of perspectives on this special theme. These include the need for a variety of IP skills in different countries and regions, the relationship between companies and patent attorneys/patent attorneys, the debate on a unified patent court in Europe, the variety of knowledge and skills required of patent professionals, and the training systems for acquiring such knowledge and skills.

Of course, we have also received many valuable essays on topics other than those in the special issue.

We hope that this issue will be useful to all readers involved in intellectual property work.